[3] Tabares-Munoz C., Rivera J.-P., Bezines A., Monnier A., Schmid H. // Jap. J. Appl. Phys. 1985. V. 24. Suppl. 24—2. P. 1051—1053.
[4] Раков Д. Н., Мурашов В. А., Буш А. А., Веневцев Ю. Н. // Кристаллография. 1988. Т. 33. № 2. С. 445—449.

[5] Мурашов В. А., Раков Д. Н., Титов Ю. В. // Тез. докл. VII Всес. конф. по росту кристаллов. М., 1988. Т. 2. С. 232—233.
[6] Мурашов В. А., Раков Д. Н., Буш А. А., Ионов В. М. и др. // Тез. докл. IV Всес.

конф. по физике и химии редкоземельных полупроводников. Новосибирск, 1987.

Институт информатики МИРЭА Москва

Поступило в Редакцию 31 июля 1989 г. В окончательной редакции 28 декабря 1989 г.

О Физика твердого тела, том 32, № 7, 1990 Solid State Physics, vol. 32, N 7, 1990

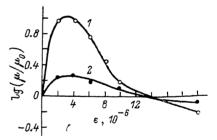
## МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

П. И. Баранский, А. Е. Беляев, С. М. Комиренко, Н. В. Шевченко

В [1, 2] было показано, что ультразвуковая обработка (УЗО) твердых растворов Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te (КРТ) позволяет проводить модификацию их дефектной структуры. Об этом (хотя и косвенно) свидетельствуют изме-

нения подвижности носителей заряда, измеренной при температуре, основными источниками рассеяния являются ионизированные примеси собственные дефекты. Эти изменения, как видно из рисунка, сводятся к следующему.

При малых амплитудах деформации (когда не происходит генерации новых точечных дефектов, о чем свидетельствует неизменность коэффициента Холла  $R_x$ ) подвижность после УЗО возрастает, при больших (когда возможны и генерация новых точечных дефектов, что также подтвержда-



Зависимость подвижности (npu  $T=4.2~\mathrm{K}$ ) от амилитуды деформации при УЗО, проводимой при 300 (1) и 77 К (2).

ется холловскими измерениями, и размножение дислокаций) — падает. Снижение температуры, при которой проводится обработка, существенно уменьшает эффект.

Одной из причин, вызывающих увеличение подвижности, могут быть стимулированные ультразвуком диффузионные процессы, приводящие к рассасыванию кластеров дефектов и пространственному перемещению точечных дефектов к стокам (в частности, к дислокациям, малоугловым границам, свободной поверхности) и их аннигиляции. Влияние ультразвука в этом случае сводится к уменьшению энергии активации диффузии  $Q_{\scriptscriptstyle A}$  за счет передачи энергии упругих волн, запасаемой фононами, термостату [3]. Однако если учесть частоты, на которых проводилась УЗО в нашем случае (0.1-1.0 МГц), и время, в течение которого образец подвергался воздействию ультразвука ( $\approx$ 30 мин), то, как показывают оценки, уменьшение  $Q_{\scriptscriptstyle A}$  оказывается столь незначительным, что посредством его нельзя объяснить наблюдаемые изменения подвижности.

В то же время существует принципиальная возможность трансформации энергии упругих колебаний среды в высокочастотные моды собственных колебаний неоднородности в длинноволновом приближении  $\lambda \gg L$  [4] ( $\lambda$  — длина волны ультразвуковых колебаний, L — линейный размер неоднородности). В этом случае накачка энергии в неоднородность может привести к ее разрушению при некотором значении амплитуды ультразвука [5]. Однако, как видно из экспериментальных данных, изменения подвижности наблюдаются с самых малых амплитуд. т. е. не проявляют порогового характера.

Можно предположить, что наблюдаемые изменения подвижности происходят вследствие надбарьерного движения дефекта в поле упругих напряжений. Для того чтобы оценить вероятность такого процесса в нашем случае, необходимо сравнить энергию взаимодействия упругой волны с возбуждаемым ею центром дилатации (для определенности будем рассматривать междоузельный атом)  $E = \varepsilon K\Omega$  ( $\varepsilon$  — локальная деформация в окрестности дефекта, вызываемая высокочастотной модой; К — модуль упругости;  $\Omega$  — объем, занимаемый центром дилатации) и силу, действующую на центр  $F = -\nabla E$  соответственно с энергией миграции  $E_{\star}$  и силой. необходимой для надбарьерного движения дефекта  $F_{\mathtt{m}}$ . В случае КРТ при пеформации  $\varepsilon \approx 10^{-5} - 10^{-6}$  (в окрестности дефекта локальная деформация может быть значительно больше [6]),  $K=4.6 \cdot 10^{10}$  H/м² [7] и Ω=  $=(1-2)\Omega_{ar}$  ( $\Omega_{ar}$  — атомный объем) E и F на два-три порядка меньше  $E_{u}$  и  $F_{u}$  ( $E_{u}$  =0.2 эВ для междоузельного атома ртути,  $E_{u}$  =0.8 эВ для вакансии ртути [8]). Следует, однако, иметь в виду, что если  $au \sim 
u^{-1} pprox t_{_{\Phi}}$  (u частота высокочастотной моды,  $t_{\bullet}$  — время свободного пробега фононов), то процесс взаимодействия упругой волны с некоторой выделенной совокупностью дефектов (в виде кластера, состоящего из N точечных дефектов) может стать коллективным [9]. При этом активационный объем такого «составного» дефекта приблизительно равен сумме активационных объемов отдельных точечных дефектов и, следовательно, для него  $E pprox \varepsilon K N \Omega$ . Поэтому для кластера, состоящего из  $10^2-10^4$  центров, деформации  $\epsilon \approx$  $pprox 10^{-6}$  вполне достаточно для отрыва междоузельного атома от рассматриваемого «составного» дефекта.

Так как вероятность рассеяния пропорциональна квадрату заряда рассеивающего центра  $(Ne)^2$  (под рассеивающим центром следует понимать скопление N центров в объеме порядка  $R_3^3$ , где  $R_3$  — радиус экранирования), ясно, что на таком центре она будет значительно выше, чем на единичном центре. Поэтому распад кластера должен приводить к повышению подвижности.

Если ввести коэффициент миграции, стимулированной ультразвуком, по аналогии с  $[^{10}]$   $D_{y_8} = (4\pi/3)R^3 v_0 l^2$ , где R — расстояние, на котором междоузельный атом «чувствует» упругую волну (порядка нескольких постоянных решетки);  $v_0$  — частота отрыва для единичного объема; l — длина пробега междоузельного атома ( $\approx$ R), и сравнить его с коэффициентом для тепловой миграции  $D = a^2 v_0 \exp\left(-E_{\rm m}/kT\right)$  ( $v_D$  — частота порядка дебаевской), то можно получить значение эффективной температуры, соответствующей стимулированной ультразвуком миграции

$$T_{\mathrm{s}\phi\phi}\!=\!E_\mathrm{M}\!\left[k\,\ln\left(\frac{3\gamma_Da^2}{4\pi\gamma_\mathrm{D}R^3l^2}\right)\right]^{\!-1}.$$

Оценка по порядку величины в предположении  $a\approx l\simeq R, \quad \nu_0\approx 10^{16}~{\rm cm^{-3}\cdot c^{-1}}$  дает  $T_{\rm s\phi\phi}\approx 10^2~{\rm K},$  т. е. УЗО, проводимая при  $T>T_{\rm s\phi\phi},$  приводит к заметным изменениям подвижности, в то время как при  $T<< T_{\rm s\phi\phi}$  эти изменения не должны проявляться, что находится в качественном согласии с экспериментальными данными.

Авторы благодарны А. Д. Беляеву за полезное обсуждение данной работы.

## Список литературы

- [1] Баранский П. И., Беляев А. Е., Городничий О. П. // Материалы VII Всес. симп. «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986. С. 183.

«Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986. С. 183.
[2] Аннаниязов А. Н., Беляев А. Е., Гарягдыев Г., Здебский А. П., Сальков Е. А. // Укр. физ. журн. 1988. Т. 33. № 11. С. 1694—1696.
[3] Krevchik V. D., Muminov R. A., Yafasov A. Ya. // Phys. St. Sol. (a). 1981. V. 63. № 1 Р. К159—К162.
[4] Кусов А. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 5. С. 1574—1575.
[5] Кусов А. А., Кондырев А. М., Чмель А. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 5. С. 1364—1369.
[6] Окулич В. И. // Автореф. канд. дис. Горький, 1976.
[7] Dornhaus R., Nimtz G. Ñarrow Gap Semicond. Berlin, 1985. Р. 119—281.
[8] Горшков А. В., Заитов Ф. А., Исаев Ф. К., Шаляпина Г. М. // Изв. АН АзССР, физ., техн., матем. 1982. № 5. С. 91—93.
[9] Скупов В. Д., Тетельбаум Д. И. // ФТП. 1987. Т. 21. № 8. С. 1495—1497.
[10] Инденбом В. Л. // Письма в ЖТФ. 1979. Т. 5. № 8. С. 489—492.

Институт полупроводников АН СССР Киев

Поступило в Редакцию 3 января 1990 г.

О Физика твердого тела, том 32, № 7, 1990 Solid State Physics, vol. 32, N 7, 1990

## УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АНОМАЛИИ В УВа2Си3Ох: ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ИЛИ ДЕФЕКТЫ?

 $B.~B.~Леманов,~A.~B.~Шерман,~\Gamma.~O.~Андрианов,~И.~Эргашев$ 

Вопрос о возможном влиянии на сверхпроводимость структурного фазового перехода, предшествующего сверхпроводящему переходу, обсуждается уже давно, в частности, в связи с соединениями типа А-15 (см., например, [1]). Вскоре после открытия высокотемпературных сверхпроводников со структурой типа перовскита возник вопрос о возможности в них сегнетоэлектрического фазового перехода как «предвестника-инициатора» сверхпроводящего фазового перехода. Связано ли такое инициирование с мягкими модами или с сегнетоэлектрической доменной структурой, или с какими-то еще неизвестными механизмами, пока не ясно, но очевидно, что основной задачей здесь является прежде всего экспериментальное подтверждение (или опровержение) существования сегнетоэлектрического фазового перехода. Перечислим основные имеющиеся в литературе экспериментальные данные по этому вопросу для керамики  $\mathrm{RBa_2Cu_3O}_x$ , на основании которых авторы делают выводы о возможности сегнетоэлектрического фазового перехода.

На частотах около 1 ГГц при комнатной температуре наблюдается резонансное поглощение СВЧ мощности [2]. В спектрах комбинационного рассеяния света [<sup>3</sup>] ниже определенной температуры возникает линия  $644~{
m cm^{-1}},$  запрещенная симметрией  $D_{2b},$  на основании чего делается вывод о фазовом переходе  $D_{2h} \to C_{2v}$ . В работе [4] линия 643 см $^{-1}$  возникала при температурах ниже  $200~^{\circ}$ С. При этих же температурах наблюдались аномалии коэффициентов теплового расширения. Авторы [4] делают вывод о размытом сегнетоэлектрическом фазовом переходе в интервале температур от 100 до 200 °C. Используя температурные зависимости постоянных решетки, авторы [4] построили температурную зависимость спонтанной поляризации, которая возникает при температуре около 160 °C, а при комнатной температуре достигает величины 10 мкКл/см² (для размытого фазового перехода можно говорить лишь о среднеквадратичной поляризации). Все перечисленные данные нельзя, однако, рассматривать как окончательное доказательство наличия сегнетоэлектрического фазового перехода. Прямым доказательством могли бы быть диэлектрические аномалии. Низкочастотные измерения диэлектрической проницаемости  $[^{4-6}]$  показали,